

VAKSIS

R&D AND ENGINEERING

GünEr®



ÜRÜN BİLGİSİ

Vaksis GünEr çoğunlukla fotovoltaik ince film araştırma ve geliştirme çalışmaları için kullanılan ve birçok sayıda vakum odasından ve yükleme odasından oluşan bir platformdur. Bu platform dairesel küme yapısına sahiptir ve aşağıdaki teknikleri ve kombinasyonları içerir.

KONFIGÜRASYON MATRİSİ

Teknikler	Magnetron Saçtırma (MS)	Termal Buharlaştırma (ThE)	Elektron Demeti (e-beam)	Organik ve Metal Buharlaştırma (OLED/OPV)	Plazma Destekli CVD (PE-CVD)	Çoklu Teknikler
GünEr	✓	✓	✓	✓	✓	MS, Th E, e-Beam, OLED/OPV PE-CVD ICP PE CVD CCP

TEKNİK ÖZELLİKLER

En Düşük Basınç	≤ 5x 10 ⁻⁸ Torr
Proses Odalarının Sayısı	8'e kadar
Yükleme Odalarının Sayısı	1
Robotik Transfer Odalarının Sayısı	1
Altaş Boyutu	30x30 cm
Altaş Isıtma	Maks. 400 °C
Soğutma	Gerektiğinde
Yükleme	Yükleme Odası ve Transfer Odası ile
Kontrol	Tam Otomatik
Ek Gaz Emniyeti	İstenildiğinde sunulabilmektedir

GÜÇ KAYNAKLARI

- Saçtırma Magnetron Kaynağı için DC ve/veya RF Güç Sağlayıcısı
- Metal ve/veya Organik Buharlaştırma Kaynakları için Efüzyon Hücresi A.C. Güç Sağlayıcısı
- Direnç Isıtmalı Buharlaştırma Kaynağı için Yüksek-Akım Düşük Voltaj A.C. Güç Sağlayıcısı
- Elektron Demeti Buharlaştırma Kaynağı için Güç Sağlayıcısı
- Kapasitif Eşleşmiş Plazma Kaynağı (CCP) için DC ve/veya RF Güç Sağlayıcısı ve İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) Kaynağı için RF Güç Sağlayıcısı

YAZILIM

Sistem operasyonu kolay kullanılır bir yazılıma sahiptir. Bu, sadece otomasyon ve kontrol yazılımı değil, ayrıca kullanıcının özel kaplama deneyimlerini tasarlayabildiği, daha önceden kullanılan proses parametrelerini inceleyebildiği ve geliştirilmiş reçeteleri/kaplamaları kullanabildiği bir yazılımdır.

Yazılım tarafından yürütülen operasyonlarda insan ve makine güvenliği önem açısından ilk sıradadır. Grafik kullanıcı arayüzü kullanıcıya kullanım sırasında sistem durumunu görme imkanı sunmaktadır.